円筒容器回転円盤による旋回流の力学的特性と渦構造の発達様式

Process of Vortex Development and Dynamical Property of Swirl Flow by Rotating Disk in Cylindrical Casing

 遠藤壮真,名大院,名古屋市千種区不老町, endou@vi.cs.is.nagoya-u.ac.jp 渡辺崇,名大,名古屋市千種区不老町, takashi@is.nagoya-u.ac.jp 坂井友一,名大院,名古屋市千種区不老町, sakai@vi.cs.is.nagoya-u.ac.jp Soma ENDO, Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya 464-8603 Takashi WATANABE, Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya 464-8603 Yuichi SAKAI, Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya 464-8603

The swirl flow generated by the rotating disk in a cylindrical casing which have radial and axial gap are investigated by the numerical simulation. Vortex forms variety structure by the difference of the Reynolds number and the disk geometrical condition. This study investigates the effect of the axial gap which change the variety of the rotating disk thickness to vortex in the radial gap. In the flow which completely developed, the vortices can be divided into 4 patterns. At these 4 vortex patterns, we shows the development scenario of vortex around the rotating disk which develop completely using visualization of the disk meridian cross-section. These flow modes influence velocity gradient in axial gap and the dynamics of swirl flow is changed. Approximation formula which depicts generally the torque at the disk bottom is derived.

# 1. 緒論

円筒容器内で回転する円盤による旋回流は、静止円盤と回転円 盤の軸方向隙間に生じる流れと、静止円筒と回転円筒における半 径方向隙間に生じる流れを共に持つ構造である. このような流れ は、ターボ機械や化学反応用攪拌装置、フライホイール式エネル ギー貯蔵装置などの工業的応用において重要とされ(1)2,その流れ 構造や、動力学特性は以前より研究されてきた③.静止回転二円盤 による流れに関して、円筒形容器内で回転する軸を持たない円盤 を対象に Schouveiler ら(4) は実験的に研究を行い、スパイラル状の 渦や乱れ点など,軸方向隙間に現れる特徴的な構造を明らかにし ている.また彼らは、半径方向に隙間を持つ場合についても、-部実験を行っている. Launder ららは回転円盤半径と容器内径が等 しい構造において、ハブの存在による半径方向隙間の影響につい て展望を示した、本研究は、静止回転二円盤間流れと同様の軸方 向隙間と、二重円筒と同様の半径方向隙間を共に持ち、軸を有す る円盤が円筒形の容器の中で回転している構造を対象に研究を行 った. 同様の構造を扱った先行研究のにおいて, 回転円盤の半径方 向隙間にテイラー渦が現れ、半径方向隙間の変化とレイノルズ数 の違いによって、複数の種類の渦構造が出現することが報告され ている.本研究は、軸方向隙間の変化が、完全発達した流れに与 える影響を明らかにすることを目的とし、本報では、テイラー渦 が最終構造に至るまでの遷移過程を、Q 定義のを用いた可視化によ って明らかにする. さらに、旋回流の動力学特性把握のため、旋 回流による円盤下面にかかるトルクに対し、軸方向隙間によらず



Fig. 1 Coordinate system of the flow.

#### Table 1 Disk system.

Disk	<i>r</i> <sub>c</sub> [mm]	<i>rd</i> [mm]	<i>h</i> <sub>c</sub> [mm]	<i>h</i> <sub>d</sub> [mm]	Г
1	0.142	0.127	0.04	0.020	0.50
2	0.142	0.127	0.04	0.022	0.55
3	0.142	0.127	0.04	0.024	0.60
4	0.142	0.127	0.04	0.026	0.65
5	0.142	0.127	0.04	0.028	0.70
6	0.142	0.127	0.04	0.030	0.75
7	0.142	0.127	0.04	0.032	0.80
8	0.142	0.127	0.04	0.034	0.85

統一的に表現できる近似式を導いた.

### 2. 計算条件

本研究で対象とする流れ場の概略図を図1に示す.ここでは比 較対象となる実験のとの対比のため,作動流体は動粘度 $v=4\times10^6$ m<sup>2</sup>/s であるグリセリン水溶液を用いたとし,円筒容器半径 $r_e=142$ mm,円盤半径 $r_d=127$  mm を用いる.円盤と容器の間の半径方向 隙間( $r_e-r_d$ )=15 mm である.円筒形容器は厚さ $h_e=40$  mm で,回 転円盤は軸半径 $r_s=10$  mm の軸をもち,円筒形容器内壁までつな がっている.軸方向隙間の影響を調べるため,回転円盤の厚さ $h_d$ =20,22,24,26,28,30,32,34 mm と計8パターン計算を行う.円盤 厚さによって円盤上下の軸方向隙間 $h_d, h_l=10,9,8,7,6,5,4$  mm と 変化する.軸方向隙間比 $\Gamma=h_d/h_c$ と定義し, $\Gamma=0.5,0.55,0.6,0.65,$ 0.7,0.75,0.8,0.85 となる.表1に,幾何条件のまとめを示す.計算 領域は円筒座標系(r, q, z)で定義されている.円盤角速度を*ω*とし,  $\nu イノルズ数$  Re は代表長さを円盤半径  $r_d$ にとり,代表速度を回 転円盤端面部での周方向速度*ωr\_d*を用いて Re =  $\omega r_d^2/v$ と定義した. 数値計算における支配方程式は三次元非定常非圧縮ナビエ・ストークス方程式および連続の式である.支配方程式は有限差分法によって離散化し、解法は MAC 法に基づく.計算格子はスタガード格子を用い、各格子点数は、半径方向に 265、周方向に 338、軸方向に 81 と設定した.数値計算において、周方向速度*ora* と円盤半径 *ra*によって全てのパラメータを無次元化する.

## 3. 結果と考察

#### 3.1 渦の分類

半径方向に隙間を持つ回転円盤による旋回流には、回転円盤側 面にテイラー渦が発生する.この時、円筒形容器上下の端面で内 向きの流れを持つ渦と、外向きの流れを持つ渦が現れることがあ り、前者を正規セル、後者を変異セルと呼ぶこととする.円盤側 面に現れるテイラー渦は、軸方向隙間、レイノルズ数、円盤増速 率によってさまざまな形態を示すが、十分に時間発達した流れで はそれらは大きく4つの流れモードに分類できる.

(1) 正規2セルモード:半径方向隙間に2つの正規セルが出現.

(2) 変異2セルモード:半径方向隙間に2つの変異セルが出現.

(3) 変異3セルモード:半径方向隙間に正規セルと変異セルを1つ ずつ持つ3つのセルが出現.

(4) 正規4セルモード:半径方向隙間に4つのセルが出現.

これら 4 つの流れモードのうち, (1), (4)をまとめて正規モードとし, (2), (3)をまとめて変異モードとする.

数値計算によって得られた流れモードを表2にカラーマップに よって示す.軸方向隙間が比較的狭い場合,主に正規2セルモー ドが見られる.軸方向隙間が広くなるに従い,高いレイノルズ数 で変異2セルモードおよび変異3セルモードが出現する.さらに 軸方向隙間が広くなるにつれ,低いレイノルズ数でも変異モード が出現するようになり,*I*=0.55以下では,最終的に低レイノルズ 数でも変異2セルモードが出現し,高レイノルズ数まで2セルモ ードのみが出現する.これは,軸方向隙間が広くなることで,流 れが多様な構造を持つ自由度が大きくなり,比較的不安定な流れ である変異モードが出現しやすくなるためだと思われる.変異3 セルモードおよび正規4セルモードは,正規2セルモードの出現 する条件と,変異2セルモードの出現する条件の境界付近で出現 する.以下では出現した各流れモードを詳細に説明し,その遷移 過程を明らかにする.



#### Table 2 Flow mode diagram.



Fig. 2 Normal 2-cell mode. Iso-surface of Q = 1 shows the voritical surfaces colored by the azimuthal velocity component. The *r-z* surface shows the radial velocity component (I=0.75, Re = 5000, Q = 1).



Fig. 3 Process of development of normal 2-cell mode vortices.

### 3. 2. 1 正規2セルモード

正規2セルモードは、円盤端面と円筒容器端面との半径方向隙 間に正規セルが2つ出現する流れである。図2に、正規2セルモ ードの生じる例である、 $\Gamma = 0.75$ , Re = 3000 での可視化図を示す。 この図では、Q=1 で渦を可視化し、その表面に周方向速度で色付 けをした。子午線断面は半径方向速度の等値図を示してある。 $I \sim Z$ 平面で見ると、2つ出現するセルの上のセルは、時計回りに回転 し、下のセルでは反時計回りに回転する。この2つの渦の間では、 半径方向外向きの流れが生じている。

この流れモードの遷移図を図3に示す.この図は、図2の円盤先端を拡大した図である.まず図3(a)のように円盤の回転開始と共に、円盤表面から流れが生じる.この流れによって半径方向隙間に流れが供給され、円盤角部に渦が生じる.次に図3(b)に示すように、図3(a)で生じた渦によって円盤端面に逆向きの流れが生じ、一時的に4つのセルが生じる.この4つのセルのうち、最上部と

### 第 29 回数値流体力学シンポジウム C06-3

最下部のセルは、回転円盤上の境界層である Ekman 層より供給される流れにより生じる Ekman セルと呼ばれ、中央の2 セルは円盤 端面と円筒容器端面の間の半径方向隙間に生じるテイラーセルと 呼ばれる. この4 つのセルがそれぞれ円盤端面全域に発達する. 図 3(c)では、中央の2 つのテイラーセルが縮小し、上下の Ekman セルが発達する. 最終的に、図 3(d)に示すように、上下の Ekman セルが円盤端面全域に発達し、正規2 セルモードで完全発達流と なる.

# 3. 2. 2 正規4セルモード

正規4 セルモードは、半径方向隙間に4 つのセルが出現する流 れである.図4に、正規4 セルモードの生じる例である、**Г**=0.60、 Re=4000 での可視化図を示す.この流れモードは正規2 セルと同 じセルが最上部と最下部に1 つずつ出現し、その間に2 つのセル が出現する流れである.

図5にこの流れモードが完全発達に至るまでの過程を示す.ま ず図5(a)のように,正規2セルモードの遷移過程と同様に円盤角



Fig. 4 Normal 4-cell mode. Iso-surface of Q = 1 shows the vorirtical surface colored by the azimuthal velocity component. The *r*-*z* surface shows radial velocity component (I=0.75, Re = 5000, Q = 1).





Fig. 5 Process of development of normal 4cells mode vortices.

部より渦が出現する. 図 5(b)では, 図 5(a)で出現した渦によって円 盤端面に逆向きの流れを持つ渦を誘発する. 次に図 5(c)に示すよ うに, 図 5(a),(b)で出現した4つのセルがそれぞれ円盤端面全域に 発達する. 最終的に, 図 5(d)のように,正規4セルモードで完全 発達に至る. この4つのセルのうち,一番上と一番下のセルが Ekman セルで,中央の2セルはテイラーセルである.

#### 3.2.3 変異2セルモード

変異2 セルモードは、半径方向隙間に変異セルが2 つ出現する 流れである.図6に、変異2 セルモードの生じる例である、*F*= 0.75, Re = 8000 での可視化図を示す.この流れモードでは、r-z 断 面において上のセルが反時計回りに回転し、下のセルが時計回り に回転する.2 つの変異セルの間では、半径方向内向きの流れが生 じる.円筒容器角では、変異セルと逆向きの回転を持つセルが出 現する.この渦はエクストラ渦と呼ばれ、周方向に変化のないリ ング渦、周方向に周期的に変動するビーズ渦などの形態をとる.

図7に、変異2セルモードの流れが完全発達に至るまでの過程



Fig. 6 Anomalous 2-cells mode. Iso-surface of Q = 1 shows the voritical surface colored by the azimuthal velocity component. The *r-z* surface shows radial velocity component (I=0.70, Re = 5000, Q = 1).





Fig. 7 Process of development of anomalous 2cells mode vortices.

を示す.まず図7(a)のように、円盤回転開始と同時に Ekman 層か ら半径方向隙間に流れが供給され、円盤角部に渦が出現する.次 に、図7(b)では、図7(a)で出現した渦により逆向きの流れを持つ渦 が円盤端面に誘発され、一時的に4つの渦が生じる流れとなる. 次に、図7(c)に示すように、4つの渦のうち一番上と下の渦が縮小 し、半径方向に分断される.分断された外側のセルはエクストラ 渦となる.最終的に図7(d)中央の2セルは円盤端面全域に拡大し、 変異2セルモードで完全発達する.

# 3. 2. 4 変異3セルモード

図8に変異3セルモードが生じる例であるF=0.75, Re=6000 での可視化図を示す.3つのセルが出現する条件であり,幾何形状やレイノルズ数によって,正規セル,変異セルの生じる場所が変化する.

図9に、変異3セルモードの遷移過程を示す.図9(a)円盤回転 開始と同時に円盤角部に渦が生じ、円盤端面に発達しつつ移動する.図9(b)では、図9(a)で出現した渦と逆向きの流れを持つ渦が生



Fig. 8 Anomalous 3-cell mode. Iso-surface of Q = 1 shows the voritical surface colored by the azimuthal velocity component. The *r-z* surface shows radial velocity component ( $\Gamma = 0.75$ , Re = 6000, Q = 1).











Fig. 10 Azimuthal velocity profile at upper disk.



Fig. 11 Radial position used in Fig. 12

じ、一時的に4つのセルを持つ流れになる.この流れは正規4セ ルモードと同様の形態である.次に図9(c)に示すように、図9(b)で の最上部と最下部のセルが縮小し、残った中央の2セルによって さらに渦の内側に逆向きの流れを持つセルが誘発され、変異セル を外側に持つ4セルモードとなる.最終的に図9(d)では、条件に よって異なるが、中央上もしくは下のセルが消滅し、変異3セル モードで完全発達する.

この流れモードは他の流れモードと比べ、不安定であり、周方 向に渡って変動のない層流モードになりにくい.また、1つのみ表 れる変異セルは、他のセルと比べ乱れやすい傾向にある.

## 3.3 軸方向隙間での速度分布

回転円盤の軸方向隙間では、回転流と静止壁の境界層である Bödewadt 層と、回転流と回転壁の境界層である Ekman 層が存在す る.図10に、回転円盤先端における周方向速度分布を示す.図 10(a)は、境界層が結合した流れを示し、図10(b)は、境界層が分離 した流れを示す.図10(b)では、黒い鎖線で囲った部分にコア領域 と呼ばれる領域を見ることが出来る.比較的低レイノルズ数にお いては、Bödewadt 層と Ekman 層が結合し、円盤上から容器までの 周方向速度分布は直線状になる.レイノルズ数が高くなるに従い、 それぞれの境界層とコア領域が存在する流れとなる.以下では、 周方向速度成分を用いて、軸方向隙間比やレイノルズ数の変化に よる境界層への影響を示す.

回転円盤と円筒容器の間の軸方向隙間において,無次元半径位置 η = r/r<sub>d</sub> と定義する.図11に示すように,回転円盤上面のη = 0.342,0.641,0.855,1.0の位置から周方向速度成分をとった.図12に,境界層流れを軸方向隙間比 F=0.50,0.75,0.85 での Re=3000,10000,20000の周方向成分を用いて示した.速度成分は,円盤先端の周方向速度によって無次元化されているため,円盤端面での

周方向速度成分は1となり,静止壁に近づくにつれ0に漸近する. 回転円盤の壁面に引っ張られ,周方向速度は半径位置が外側に向かうにつれ増加する.  $\Gamma$ =0.50 では、図12(a)に示すように,Re= 3000 では円盤先端における境界層が分離していることがわかる. 図12(b),(c)では,Re=10000,20000 とReが増加するに従い,円盤 内側でも境界層が分離し、図10(b)にあるようなコア領域が存在しているのがわかる.  $\Gamma$ =0.75 においては,図12(d)に示すようにRe= 3000 では,境界層が結合する流れであるのに対し,図12(e)で示す,Re=10000 では丸=1.0 の流れは境界層が分離しているが,  $\eta_{\rm r}$ =0.855 より内側では境界層が結合している.回転円盤外側では、 回転中心から離れることにより周方向速度が大きくなるため、境 界層が分離している.図12(g),(e),(f)で示す, $\Gamma$ =0.85 のRe=3000, 10000,20000 では、全て境界層が結合している.

図13に、円盤端面における軸方向隙間での周方向速度分布の境



Fig. 12 Azimuthal velocity profile at upper disk. (a)  $\Gamma$  = 0.50, Re = 3000. (b)  $\Gamma$  = 0.50, Re = 10000. (c)  $\Gamma$  = 0.50, Re = 20000. (d)  $\Gamma$  = 0.75, Re = 3000. (e)  $\Gamma$  = 0.75, Re = 10000. (f)  $\Gamma$  = 0.75, Re = 20000. (g)  $\Gamma$  = 0.85, Re = 3000. (h)  $\Gamma$  = 0.85, Re = 10000. (i)  $\Gamma$  = 0.85, Re = 20000.







Fig.14 Non-dimensional torque.



Fig. 15 Non-dimensional torque.of anormal 2-cell mode.

界層構造と、渦流れの構造を線図によって示す.図13(a)は、境界 層が結合している領域と、境界層が分離している境域を示してい る.図13(b)は、変異渦モードの出現する領域と、正規渦モードの 出現する領域を示している.これらの図より、分離境界層では変 異渦モードが出現する傾向があり、結合境界層では、正規渦モー ドが出現する傾向があると思われる.

### 3. 4 円盤下面のトルク

半径方向隙間に現れるテイラー渦の流れモードは、軸方向隙間

における境界層流れと相関があると思われる.境界層内の流れは、 円盤に作用するせん断速度に影響し、円盤の駆動にかかるトルク は変化する.旋回流による動力損失をみつもるため、円盤下面で のトルクを調べた.円盤下面でのトルクはせん断応力より求めら れる.式(1)に、せん断応力を求める式を示す.

$$\tau_{\theta z} = \mu e_{\theta z} = \mu \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial z} \right\}$$

この式において、τ<sub>θz</sub>はせん断応力、μは粘性係数、eはせん断速度 を示している.式(1)によって算出されたせん断応力を用いて、円盤 下面でのトルクは(円盤下面 z<sub>diskbotton</sub>)以下のように見積もる.

$$G_{lower} = \int_{r_{shaft}}^{r_d} \int_0^{2\pi} r^2 \tau_{\theta z_{diskbottom}} \, d\theta dr \tag{2}$$

本数値計算では、全ての値が無次元化されているため、式(1),(2)に よって求められるのは無次元トルクである。図14に円盤下面での 無次元トルクを示す。図14は、両対数表示を用いており、横軸に レイノルズ数 Re を、縦軸に無次元トルク Glower を表示した。図14 より、Glower の増加傾向に注目してみると、正規渦モードが多く出 現する「=0.85, 0.80は、変異渦モードが多く出現する「=0.50,0.55, 0.60, 0.65, 0.70 と比べると、無次元トルク Glower の増加傾向が大き く異なっている。図15 に示すように、以下では変異渦モードの条



Fig. 16 Non-dimensional torque  $G_{lower}/\Gamma^{0.26}$ .



Fig. 17 Deviation  $\sigma$  of  $G_{lower}$  and  $G_{lower}/Re^{1.53}$ .

件に注目し、統一的に表現可能なトルクの近似式の導出を試みた. 無次元トルクである *Glower*は、レイノルズ数の増加に伴い増加する傾向にあり、軸方向隙間によって値が異なる.二つのパラメータ *F* と Re を用いてべき乗近似を行った.近似式を以下に示す.

$$G_{lower} = 0.1 \Gamma^{0.26} R e^{1.53} \tag{3}$$

式(3)の $\Gamma^{0.26}$ による近似効果似を確認するため、無次元トルク  $G_{lower} \epsilon \Gamma^{0.26}$ で割った値を図 16 に示す。横軸にレイノルズ数を、 縦軸に  $G_{lower}/\Gamma^{0.26}$ を表示した。図 15 と図 16 を比べると、 $G_{lower}$ を 用いた時と比べ、図 16 では、 $G_{lower}/\Gamma^{0.26}$ を用いたことで、軸方向 隙間 $\Gamma$ による影響が少なくなっている。

式(3)の $Re^{LS3}$ の近似効果を確認するため、図17に、 $G_{lower}$ の標準 偏差と、 $G_{lower}/Re^{LS3}$ の標準偏差を示す、縦軸に $\Gamma$ ごとの標準偏差を 対数表示し、横軸に $\Gamma$ を表示した、この図より、 $Re^{LS3}$ の効果によ り、 $G_{lower}/Re^{LS3}$ のほうが、レイノルズ数の差異によるバラつきが抑 えられている。

図18に、式(3)の近似線を示し、表3に各 $\Gamma$ の $G_{lower}$ との近時の 相関係数 $\mathbb{R}^2$ を示す、式(3)による近似は、いずれの条件においても、 近似の尺度を示す相関係数 $\mathbb{R}^2$ が0.99以上となり、式(3)によって 変異渦モードの表れる条件において、良好な近似を得られたこと が確認できた.

Daily ら<sup>®</sup>によって、回転円盤にかかるトルクの近似式が提案されている.分離した境界層流れの場合、以下の式によって近似している.





Г	Eq. (3)	Eq. (6)
0.5	0.994450791	0.996655015
0.55	0.997531263	0.99391977
0.6	0.998428923	0.986704882
0.65	0.998163497	0.961463899
0.7	0.998732651	0.942350742

$$C_m = 1.85 G^{0.1} R e^{-0.5} \tag{4}$$

$$T_q = 0.5 C_m \rho \omega^2 r_d^5 \tag{5}$$

この式において、Cm はモーメント係数であり、G は隙間比、pは 作動流体の密度、Tq はトルクである.式(4)、(5)による近似は、有次 元の値であるため、本研究と直接比較することは出来ない.そこで、 無次元化操作を施す.

(6)

 $G_{lower} = \frac{T_q}{2\pi\rho v^2}$ 

式(4),(5),(6)より求められた無次元化トルクと,式(3)より求めら れた無次元トルク *Glower* の比較を図 18 に示す.表3に,各*Г*にお ける式(3),(6)の R<sup>2</sup>値を示す.*Г*=0.5 付近では両式共に良好に近似 できているが,*Г*=0.6 以上では式(6)は R<sup>2</sup>値が0.99 を下回ってい る.本研究による近似式(3)は,全ての*Г*において0.99 を上回って いるのと対照的である.Daily らによる式は,境界層構造や軸方向 隙間比によって複数の式に分けているため,軸方向隙間比が大き くなった場合,近似が外れてしまったと考えられる.

## 4 結言

円筒容器内回転円盤による旋回流に表れる渦構造について,数値 計算を用いて研究を行った.完全発達した流れにおいて,円盤側 面に現れるテイラー渦は,軸方向隙間の変化によって構造が変化 する.流れには4種類の渦流れモードが生じ,4種類の流れモード は完全発達に至るまでの遷移過程において,それぞれ異なる遷移 過程をとるが,どの流れモードも正規4セルモードを一時的に形 成する.流れモードの差異によって,回転円盤上下面の周方向速 度成分に影響を与えるため,回転円盤上下面の境界層であるの Ekman層と,円筒容器壁の境界層であるBödewadt層が結合する場 合と,分離する場合がある.正規渦モードが生じる場合,境界層 は結合し、変異渦モードが出現する場合,境界層は分離する傾向 がある.これによって円盤下面に生じるせん断速度は変化し,円盤 に作用するトルクは流れモードの影響を受ける.変異渦モードが 生じる条件において,軸方向隙間比*Гとレイノルズ数* Reを用いた 近似式を導き,良好な結果を得ることが出来た.

- T. Washizu, F. Lubisch, S. Obi, "LES Study of Flow between Shrouded Co-rotating Disks", *Flow Turbulence Combustion*, Vol. 91, (2013), pp. 607-621.
- (2) 山田昇,藤森崇起,若島振一郎,"小型フライホイールエネル ギ貯蔵システムの機械損失予測",日本機械学会論文集B編, 78巻,789号,(2012), pp. 1095-1106.
- (3) W. Ge, Y. Zhang, J. Zakin. "Surfactant turbulent drag reduction in an enclosed rotating disk apparatus", *Experiments in Fluids*, Vol. 42, (2007), pp. 459-469.
- (4) L. Schouveiler, P. Le Gal, M. P. Chauve, "Instabilities of the flow between a rotating and stationary disk", *Journal of Fluid Mechanics*, Vol. 443 (2001), pp. 329-350.
- (5) B. Launder, S. Poncet, E. Serre, "Laminar, Transitional, and Turbulent Flows in Rotor-Stator Cavities", *Annual Review of Fluid Mechanics*, Vol. 42, (2010), pp. 229-248.
- (6) T. Watanabe, H. Furukawa, "Flows around a rotating disks with and without rim-shroud gap", *Experiments in Fluids*, Vol. 48, No. 4, (2010), pp. 631-636.
- J. Jeong, F, Hussain, "On the identification of a vortex" *Journal of Fluid Mechanics*, Vol. 285 (1995), pp. 69-94.

(8) Daily, J. W. and Nece, R. E., "Chamber Dimension Effects on Induced Flow and Frictional Resistance of Enclosed Rotating Disks", *Journal of Fluids Engineering*, Vol. 82, No. 1, (1960), pp. 217-230.